

## 開設母体

要件  
コンピュータサイエンス専攻後期

科目番号	科目名	単位数	標準履修年次	実施学期	曜時限	教室	担当教員	授業概要	備考	科目等履修生履修可否	理由
02CH204	研究型インターンシップI	1.0	1 - 3	通年	集中		山田武志 他	先端的研究や技術開発を行う国内外の大学・研究機関・企業等に一定期間参加し、様々な情報技術の活用事例を学ぶとともに、次世代技術や次世代システムの研究開発能力、ヒューマンスキル等を獲得する。		×	各組織の事情、及び各科目の特性並びに教育機器等の台数等により受け入れることが出来ないため
02CH205	研究型インターンシップII	1.0	1 - 3	通年	集中		山田武志 他	先端的研究や技術開発を行う国内外の大学・研究機関・企業等に一定期間参加し、様々な情報技術の活用事例を学ぶとともに、次世代技術や次世代システムの研究開発能力、ヒューマンスキル等を獲得する。	「研究型インターンシップI」(02CH204)を履修した学生に限る。	×	各組織の事情、及び各科目の特性並びに教育機器等の台数等により受け入れることが出来ないため
02CH201	研究開発プロジェクトスタディI	2.0	1 - 3	通年	集中		工藤博幸 佐久間淳 田中二郎 北川博之	ICT関連企業との産学連携による共同研究や開発プロジェクトに参加し、システム開発力、コミュニケーション能力等を養成する。		×	企業との連携や研究グループに所属して行う活動が主体の科目であり、一般の科目等履修生に対応できないため。
02CH202	研究開発プロジェクトスタディII	2.0	1 - 3	通年	集中		工藤博幸 佐久間淳 田中二郎 北川博之	ICT関連企業との産学連携による共同研究や開発プロジェクトに参加し、システム開発力、コミュニケーション能力等を養成する。	「研究開発プロジェクトスタディI」(02CH201)または2012年度までの「高度ICT研究開発プロジェクト」を履修した学生に限る。	×	企業との連携や研究グループに所属して行う活動が主体の科目であり、一般の科目等履修生に対応できないため。
02CH203	研究開発プロジェクトスタディIII	2.0	1 - 3	通年	集中		工藤博幸 佐久間淳 田中二郎 北川博之	ICT関連企業との産学連携による共同研究や開発プロジェクトに参加し、システム開発力、コミュニケーション能力等を養成する。	「研究開発プロジェクトスタディII」(02CH202)または2012年度までの「高度ICT研究開発プロジェクトII」を履修した学生に限る。	×	企業との連携や研究グループに所属して行う活動が主体の科目であり、一般の科目等履修生に対応できないため。